

真空镀膜 光学材料的选择与应用



作者：钟迪生编著

出版社：沈阳：辽宁大学出版社

出版日期：2001.12

总页数：354

介绍：辽宁大学学术著作出版基金资助项目：本书主要对光学薄膜材料的基本理论及特性进行了详细的分析；重点介绍了多种金属和介质薄膜材料的理化性能及与工艺有关的各种特性的研究和应用。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11739156.html>）查找全本阅读方式

真空镀膜 光学材料的选择与应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11739156.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11739156.html>

书名：真空镀膜 光学材料的选择与应用